

## 知情同意书

本人戴琛，学号 QSZ20231464。兹有学术期刊 Do More with Less: Breaking the Performance Dilemma of NASICON Cathode via Minimal Quadruple Doping 发表于 Advanced Functional Materials，该期刊中科院分区为 SCI-I（2025 年 3 月升级版），共同一作吴小慧和戴琛，通讯作者为黄维、赵毅和吴小慧。文章所有共同一作和通讯作者均同意化学与材料学院 2023 级材料工程专业硕士研究生戴琛同学使用该成果用于申请学位（其中通讯作者吴小慧是戴琛同学的指导教师）。

共同一作签名：吴小慧 戴琛

通讯作者签名：吴小慧 黄维 赵毅

2026年 9月 8 日